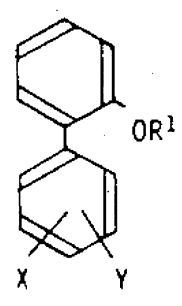
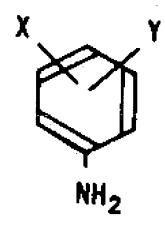
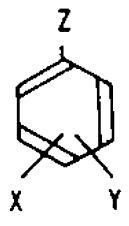
BIPHENYL DI	ERIVATIVE			
Patent Number:	JP57098228			
Publication date:	1982-06-18			
Inventor(s):	NODA KANJI; others: 08			
Applicant(s):	HISAMITSU PHARMACEUT CO INC			
Requested Patent:	quested Patent: DP57098228			
Application Number:	JP19800175055 19801210			
Priority Number(s):				
IPC Classification:	PC Classification: C07C39/15; C07C39/367; C07C43/205; C07C43/225			
EC Classification:				
Equivalents:				
	A1			
	Abstract			
when both X and Y of EXAMPLE:2-Methodology USE:An antimicrobid inflammatory and an PROCESS:The combination diazotized and coup alkoxyhalogenobenz	al agent and an intermediate for a biphenylylacetic acid derivative having the analgesic anti-			
	Data supplied from the esp@cenet database - I2			









### (9) 日本国特許庁 (JP)

#### ①特許出願公開

## ⑩公開特許公報(A)

## 昭57—98228

⊕Int. Cl C 07 C		識別記号	庁内整理番号 6742—4H	❸公開	昭和57年(1982) 6 月18日			8日	
	39/367		6742-4H	発明の	数	1			
	43/205		7419—4H	審査請	求	未請求			
	43/225		7419—4H						
∥A 61 K	31/045	ADZ	6408—4 C						
	31/085	ADZ	6408—4 C	•					
C 07 C	59/52		7188—4H						
	59/56		7188—4H						
	59/64		7188—4H				(全	6	頁)

#### **タピフエニル誘導体**

@特 願 昭55-175055

@出 願 昭55(1980)12月10日

⑫発 明 者 野田寛治

筑紫野市大字常松320番地の93

@発 明 者 中川晃

鳥栖市藤木町970番地の11

@発 明 者 宮田悟

鳥栖市西田町103番地

明 者 野口和喜

小郡市小板井146の2

願 人 久光製薬株式会社

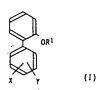
鳥栖市田代大官町408番地

最終頁に続く

1. 発明の名称 ピフェニル誘導体

2 特許請求の範囲

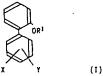
一般式(1)



(式中、R<sup>1</sup>は水素原子、アリール基又は低級アル キル基を、 X 及び Y は相互に独立して水素原子。 メチル基、ハロゲン原子又はトリフルオロメチル 基を意味する。但し、 X , Y が共に水素原子の場 合及び X , Y の一方が水素原子の時、他方が 4'-ブロム, 4'ークロル, 2'ーフルオロ基である場合 を除く)で表わされるピフェニル誘導体。

本発明は一般式(1)

3. 発明の詳細な説明



(式中、 R<sup>1</sup>は水楽原子、アリール基又は低級アル キル芬を、 X 及び Y は相互に独立して水炭原子。 メチル茶。エチル茶、ハロゲン原子又はトリフル オロメチル基を意味する。但しX、Yが共に水素 原子の場合及びX、Yの一方が水素原子の時、他 力が4'ープロム、4'ークロル、2'ーフルオロ基で ある場合を除く)で扱わされるビフェニル誘導体 に関するものである。

前記一般式(1)で表わされる本発明の化合物は文 献未敬の新規化合物であり、それ自体にも抗菌作 用等の薬理作用を有する。又本発明の化合物は類 著な鎮痛作用、抗炎症作用、解熱作用を有するビ . フェニリル酢酸誘導体の重要な中間体として産業 上有用な化合物である。

前記一般式(I)における R<sup>1</sup>及び X 、 Y について更に具体的に設明すると、 R<sup>1</sup>の低級 7 ルキル禁はメチル基、エチル基、 n ープロピル基、イソプロピル基を、 X 及び Y のハロゲン原子は弗茨原子、塩素原子、臭素原子又は沃素原子を意味する。

本発明者等は先に強力な鎮痛作用、抗炎症作用及び解熱作用を有し且つ副作用の少ない化合物を求めて鋭意研究した結果、ビフェニルが設け、体体に2ーアルコキシー3ービフェニリルが設誘導体が顕著な鎮痛作用、抗炎症作用、解熱作用を有し、しかも胃腸管障害等の副作用が非常に少ないという事を見い出し特許を受けるべく既に出頭中である。

一般式(j)で表わされるピフェニル誘導体は消炎、 鎮痛剤として産業上有用な化合物である前記一般 式(j))で表わされるピフェニリル酢酸誘導体の中間 体として重要な化合物である。

本発明の化合物(I)を経て2ーアルコキシー3ービフェニリル酢酸誘導体(II)に至る反応経路は下記の式で示される。

ールを反応させ次いで所望により脱メチル化する 方法。

但し、 X , Y は前記と同じ意味を表わす。 製造法 2

一般式ので表わされるハロゲノベンゼン誘導体とオルトーアルコキシハロゲノベンゼン誘導体とを金禺錯体の存在下に反応させ所望により脱アルキル化する方法。

CH<sub>2</sub>CH-CH<sub>2</sub>

OR<sup>1</sup>

X

Y

(II)

(式中、R<sup>2</sup>は水素原子又は低級アルキル基を、又R<sup>1</sup>及びX、Yは前記と同様の意味を有する)。

次に本発明の化合物の製造法について説明する。本発明の化合物は下記に示す製造法によって製造する事ができるが勿論これらの製造法は一例にすぎず当然他の化学的類似法によっても製造できるものである。

#### 製造法1

一般式側で表わされるアニリン誘導体とアニソ

但し、 Z はハロゲン原子を、 R<sup>1</sup>, X , Y は前記 と同じ意味を表わす。

#### 製造法 3

一般式ので表わされるハロゲノベンゼン誘導体と2-クロルシクロヘキサノンとを縮合させ次いで芳香化する方法。

但し、 2 はハロゲン原子を、 X . Y は前記と同じ意味を表わす。

#### 製造法 4

一般式ので表わされるハロゲノベンゼン誘導体と一般式ので表わされる2ーアルコキシシクロへ・ ・ ・ キサノンとを縮合させ次いで脱水後芳香化する方 \*\*。

phine) palladium (II) ], [ palladium Tetra Kis (triphenyl により紹合させ所記 phosphine ] 等の存在下グリニャール反応により製造法 1 で示した方法と同様の方法で脱 7 ルキル化するものである。グリニャール反応は無水のエチルエーテルあるいはテトラヒドロフラン等の溶媒中 1 0²-1 0³ モル系の触媒の存在下にハロゲン化物にグリニャール試薬を摘下し、2~20時間室温で撹拌するか又は選流すればよい。

製造法3で示される方法は一般式Mで示される
ハロゲノベンゼン誘導体と2ークロルシクロへキサノンとを脱水したエチルエーテルあるいはテトラヒドロフラン等のエーテル系倍媒中グリニヤール反応し得られた2一置換フェニルシクロへキサノンを無水酢酸及び酢酸中硫酸と反応させ芳香化し次いで加水分解するものである。

製造法 4 で示される方法は一般式 M で示される ハロゲノベンゼン誘導体と 2 ーアルコキシシクロ ヘキサノンとを無水エチルエーテル、テトラヒド ロフラン等のエーテル系 A 媒中、 グリニヤール反 応し、得られた 2 ーアルコキシシクロヘキサノー 但し、 Z はハロゲン原子を、 R<sup>1</sup>及び X , Y は前記と同じ意味を表わす。

次に、当該製造法について更に具体的に説明する。

製造法1で示される方法は一般式 四で示される
アニリン誘導体を低温下好ましくは5°~~ 5 でに
てジアソ化し水酸化ナトリウム、水酸化カリウム
等のアルカリ金属水酸化物あるいは酢酸ナトリウ
ム等を用いてアニソールとカップリングを
すので、より得られた 2 ーメトキシビフェニル誘
導体(I)を臭化水素酸あるいは酢酸一臭化水素酸の
混合溶液中撹拌下 2 ~ 1 5 時間 還流することによ
り脱メチル化するものである。

製造法 2 で示される方法は一般式 M で示される ハロゲノベンゼン誘導体とオルトーアルコキシハ ロゲノベンゼン誘導体とをパラジウムあるいはニ ッケル等の金属ホスフィン錯体 例えば ( Dichloro ( 1.3 — bis(diphenyl phosphino) propane ) Nickel ( II) ), {( Iodo(p-fluorophenyl) bis(triphenyl phosphine) palladium( II) ] }, [ Iodo(phenyl) bis(triphenyl phos —

ル誘導体を硫酸、パラトルエンスルホン酸等の脱水剤を用いて脱水し、2ーアルコキンシクロへキセン誘導体とした後、気相又は放相中でパラジウム又は白金融媒存在下に200~400での温度で接触脱水素することにより芳香化するか又はイオク・白金・セレン等の脱水素剤の存在下加熱することによって芳香化するものである。

以下に実施例及び参考例を示し、本発明を更に具体的に説明する。

#### 実施例1

pーフルオロアニリン4009に水268mlを加え冷却して濃塩酸533mlを加えた。この溶液に水640mlに亜硝酸ナトリウム2619を溶かした溶液を撹拌しながら5℃~-5℃にて発作した。滴下終了後アニソール1760mlを流流でし反応液は更に15時間撹拌し徐々に蒸留した。反応終了後、有機相を減圧下に蒸留した。

ルー石油エーテルから再結晶して無色ブリズム晶の 2 ーメトキシー 4'ーフルオロビフェニル 1 3 3 9 を得た。

この物質の融点及びマススペクトルの親イオンは次の通りであった。

融 点: 64~65℃

マススペクトルの親イオン (m/e):· 202

#### 実施例2

2 - メトキシー 4'ーフルオロビフェニル100 9 を酢酸 3 7 0 xlに溶解した溶液に 4 7 5 臭化水 素酸 5 6 0 xlを加え撹拌下 1 5 時間 急流した。反応終了後、イソプロピルエーテルにて抽出し充分 水洗いした後エーテル層を破酸マグキシウムにて 脱水しエーテルを留去して得られた油状物をイソ プロピルエーテルー石油エーテルから再結晶して 無色プリズム晶の 2 - ヒドロキシー 4 - フルオロ ビフェニル709を得た。

この物質の融点,赤外線吸収スペクトル及びマ ススペクトルの観イオンは次の通りであった。

着させジクロルメタンー n ー ヘキサン (2:1) で流出させて得られた油状物をイソプロビルエーテルー石油エーテルから再結晶させて無色プリズム晶の 4 ー フルオロー 2 ーヒドロキンピフェニル3.5 9 を得た。

この物質の触点は次の通りであった。

融 点: 46~47℃

#### 実施例 4

pーブロムフルオロベンゼン39を無水エチルエーテル20元に溶解しこれに金属マグネシウム450元を加え加熱して溶解させグリニャール試薬を作った。別にオルトーブロムフニソール49を脱水エチルエーテル20元に溶解しこれに{Dichloro((1,3-diphenyl phosphino) propane ] Nickel(II)}20mを加え窒素ガス雰囲気中で先のグリニャール試薬を滴下し、20時間還流した。反応終了後5%硫酸50元を加えエーテル50元で抽出した。エーテル簡は水洗いした後硫酸マグネシウムで脱水しエーテルを液圧下に留去して得た油状物をシ

融 点; 46~47℃

赤外線吸収スペクトル vOH : 3 2 9 0 cm<sup>-1</sup>

マススペクトルの観イオン (m/e): 188

#### 実施例3

リカゲルを充填したカラムに吸着させ塩化メチレンー n ー へ キ サン (1:1) で流出して得られた油状物をイソプロビルエーテルー石油エーテルから再結晶して無色プリズム晶の 4'~フルオロー 2 ーメトキシビフェニル 1.5 9 を得た。

#### 宴 施 例:

2 - メトキシー1 - (4'-フルオロフェニル)
- 1 - シクロヘキセン4.0 9にイオウ末1.7 9を
加えて210 Cにて4時間加熱した。 冷後ペンゼンで希釈し、 炭酸ナトリウム水溶液と水とで順し
ンで希釈し、 炭酸ナトリウム水溶液と水とで順して
洗浄後水分と溶媒を留去し及留物を真空蒸留して
れから再結晶して無色ブリズム晶の4'-フルオロ
- 2 - メトキシビフェニル2.1 9を得た。

#### 実施.例 6

反応触媒に [ Iodo ( phenyl ) bis ( triphenyl phosphine )
palladium (II) ] を用いて実施例 5 と间様の方法にて
グリニヤール反応を行ない同様に 4'ーフルオロー

2-メトキシピフェニルを合成した。

#### **参考例** 1

無水のテトラヒドロフラン45 wに pーブロムフルオロベンゼン109, マグネシウム1379 を加え加熱してマグネシウムを溶解させた。反応なは冷却した2ークロルシクロヘキサノン7.55 のをキシレン105 mに溶解したものを加えた変にて30分撹拌し更に6時間 選流した。反応液は冷却後55 を填除50 wを加えた後エチルエーテルを100 は、100 にでは、100 にでは、1

この物質の触点及び赤外線吸収スペクトルは次 の通りであった。

融 点: 61~62℃

赤外線吸収スペクトル vc=o : 1700 cm<sup>-1</sup>

型に容解しパラトルエンスルホン酸 5 0 0 9 号加 えデーンスタークの脱水装置を用いて 1 5 時間遅流した。反応終了後ペンゼン暦を水洗いし硫酸マグネシウムで脱水した後、減圧下にペンゼンを留去して 2 ーメトキシー1 ー (4'ーフルオロフェニル) ー 1 ー シクロヘキセン 4.0 9 を得た。

実施例1~6及び参考例1~3の方法に準じて次の化合物を得た。

3 - トリフ·ルオロメチルフェニルー 2 - メトキシピフェニル

4 ートリフルオロメチルフェニルー2 ーヒドロ・ ・ キシピフェニル

4-トリフルオロメチルフェニルー2-メトキ シピフ:ユニル

#### 益考例 2

#### **参考例**:

2 - メトキシー 1 - (4'-フルオロフェニル) - 1 - シクロヘキサノール 5 9 をベンゼンコ 0 0

2',4'ージフルオロフェニルー2ーヒドロキシビフェニル

2,4-ジフルオロフェニルー2ーメトキシピフ

4'ーメチルフェニルー2-ヒドロキシビフェニル・

4'-xfn7x=n-2-x h + v ビフx = n 2',6'- ジクロルフx = n-2-x h + v ビフx = n

2',6'ージクロルフェニルー2ーヒドロキシビフ

#### 第1頁の続き

②発 明 者 井上寿孝 大川市北酒見947

@発 明 者 辻正義

鳥栖市蔵上町26-1

**@**発 明 者 青木哲雄

佐賀県三養基郡基山町大字小倉

668 - 2

仍発 明 者 溝口威伸

鳥栖市桜町1175の3番地

⑩発 明 者 井出博之

福岡市中央区平尾4丁目10の11

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.